

# Felületazonosítás moirémódszerrel

Összeállította:  
Antal Ákos  
antalakos@antalakos.hu

*Belső használatra.*

## Kivonat

Az alábbiakban összefoglaljuk a két legfontosabb – a projekciós és az árnyék – moiré berendezés segítségével végezhető felületazonosítás során használható összefüggéseket. Segítségükkel a moiréképből visszaállítható a felületi pont harmadik koordinátája.

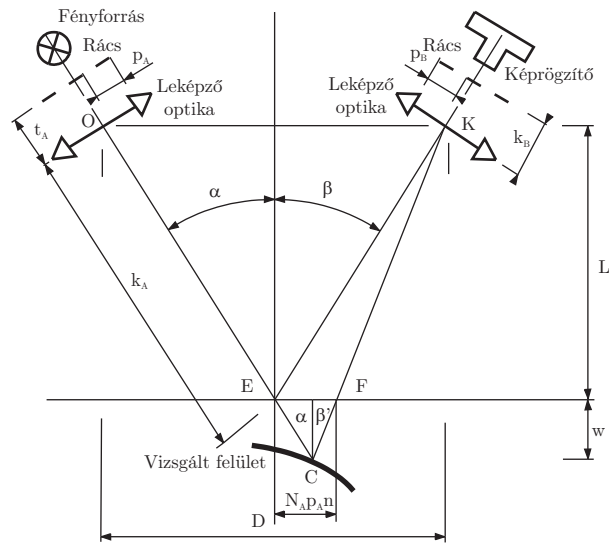
## 1. A moiréjelenség

A mechanikai interferenciának is nevezett moiréjelenség két periódikus struktúra egymáshoz viszonyított elmozdításából jön létre. A két eltérő térfrekvenciájú alapstruktúra a térfrekvenciák különbségének megfelelő moirécsíkokat hoz létre. A felület-, alak- vagy deformációmérési alkalmazás alap gondolata az, hogy az egyik – vagy a referencia – állapottal hozunk kapcsolatba egy alapstruktúrát, és a mérendő vagy a deformált állapottal egy másikat; ekkor a köztük létrejövő moiréjelenségből a két állapot közötti különbségre következtethetünk.

Ha a moiréjelenség létrejöttét egy mintavételezési folyamatként értelmezzük, akkor például felületmérés esetén a vizsgálandó felületre képzett rács a felület alakjának megfelelően deformálódik, így információt hordoz a felületről. Amikor ezt a deformált rácsot hozzuk kapcsolatba a másik – egyenközű referencia – ráccsal, akkor a jelenség generálása során lényegében ekvidisztáns mintavételezést végzünk.

## 2. A projekciós moiréberendezés

Az 1. ábrán látható, úgynevezett projekciós elrendezés [1] [2] esetében a vizsgált tárgy felületére egy optikai rendszer segítségével lineáris alaprácsot képezünk le. A tárgy felületén megjelenő csíkokat a berendezés analizáló részegységének optikai rendszere egy másik ernyőn elhelyezkedő alaprácsra – a vizsgáló, vagy referenciarácsra – képezi le. Így az ernyőn egyszerre két csíkozatot látható; maga a vizsgálórács, illetve a tárgy felületét borító csíkozatot képe. A szemlélő számára e két rácszat egymáshoz viszonyított elmozdítása hozza létre a moiréjelenséget.



1. ábra. A projekciós moiréberendezés vázlatja

Az így keletkezett moiréképből a tárgy mélységmértetének kiolvasásához tekintsük az 1. ábra kirészletezésével készült 2.a ábra  $ECF$  háromszögét. Az ábrán látható háromszögek hasonlóságából:

$$\frac{np_A N_A - x}{w} = \operatorname{tg} \alpha \quad (1)$$

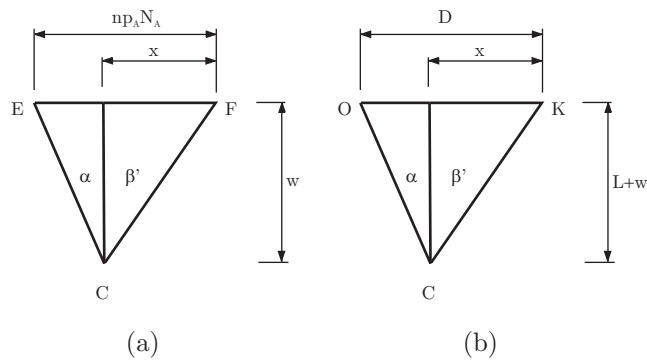
$$\frac{x}{w} = \operatorname{tg} \beta' \quad (2)$$

Az (1) (2)-be történő behelyettesítésével és az átrendezés után

$$w = \frac{np_A N_A}{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta'} \quad (3)$$

Hasonlóan a 2.b ábrán látható  $OKF$  háromszögből:

$$\frac{D - x}{L + w} = \operatorname{tg} \alpha \quad (4)$$



2. ábra. Segédábrák a projekciós moiréberendezés feloldásának meghatározásához (a), (b)

$$\frac{x}{L+w} = tg\beta' \quad (5)$$

A (4) és az (5) összevonásából:

$$tg\alpha + tg\beta' = \frac{D}{L+w} \quad (6)$$

Az 1. ábra alapján a leképző rendszer lineáris nagyítása:

$$N_A = -\frac{k_A}{t_A} \quad (7)$$

A lencsetörvény alapján a leképzésre érvényes:

$$\frac{1}{f_A} = \frac{1}{k_A} - \frac{1}{t_A} \quad (8)$$

Írható továbbá az 1. ábra alapján, hogy:

$$k_A = \frac{L}{\cos \alpha} \quad (9)$$

A (8) és a (9) összefüggésből:

$$t_A = \frac{f_A L}{f_A \cos \alpha - L} \quad (10)$$

Behelyettesítve a (7)-be a (9)-et és a (10)-et megkapjuk a lineáris nagyítás mérékét:

$$N_A = \frac{L - f_A \cos \alpha}{f_A \cos \alpha} \quad (11)$$

Tételezzük fel, hogy:

$$L + w \approx L \quad (12)$$

$$f_A = f_B = f \quad (13)$$

$$p_A = p_B = p \quad (14)$$

Így a (3) átírható a következő alakra:

$$w = \frac{npN_A}{tg\alpha + tg\beta'} \quad (15)$$

A (11), a (12), a (13) és a (14) alapján:

$$w = \frac{LnpN}{D} \quad (16)$$

### 3. Az árnyék-moiré berendezés

A másik ismert elrendezés [3] [4] [5] az úgynevezett árnyékmoiré. Az alapelrendezés a 3. ábrán látható. Az  $A$  pontszerű fényforrás megvilágítja a vizsgálórácsot, melyen egyenközű csíkozat található. Ennek következtében a rács árnyékot vet a vizsgálandó felületre. A fényforrástól eltérő helyen elhelyezkedő  $B$  megfigyelő számára láthatóvá válik egyrészt a vizsgálórács, másrészt a vizsgálórács árnyékvetéséből a tárgy felületén megjelenő csíkozat, mely természetesen a tárgy alakjának és helyzetének megfelelően torzul. E két csíkozat egymásrahatása moiréjelenséget eredményez. Az  $ABC\Delta$  és az  $ECF\Delta$  hasonlósága alapján:

$$\frac{w + L}{D} = \frac{w}{wtg\alpha' + wtg\beta'} \quad (17)$$

$$\frac{w + L}{D} = \frac{1}{tg\alpha' + tg\beta'} \quad (18)$$

innen

$$tg\alpha' + tg\beta' = \frac{D}{w + L} \quad (19)$$

Az  $ECF\Delta$ -ből

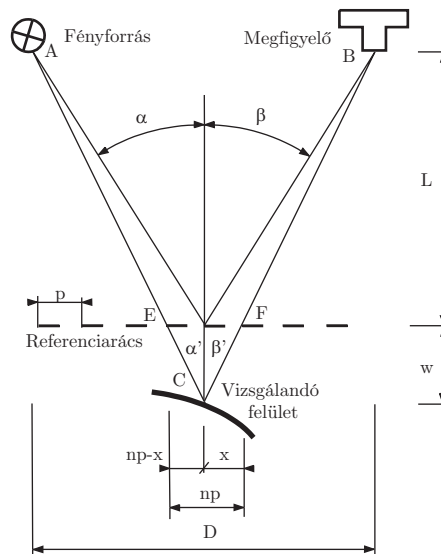
$$wtg\alpha' = np - x \quad (20)$$

$$wtg\beta' = x \quad (21)$$

így

$$tg\alpha' = \frac{np - x}{w} \quad (22)$$

$$tg\beta' = \frac{x}{w} \quad (23)$$



3. ábra. Az árnyék-moiré berendezés

Összeadva a (22) és a (23) összefüggéseket:

$$\frac{np - x}{w} + \frac{x}{w} = tg\alpha' + tg\beta' \quad (24)$$

Majd rendezve:

$$\frac{np}{w} = tg\alpha' + tg\beta' \quad (25)$$

innen

$$w = \frac{np}{tg\alpha' + tg\beta'} \quad (26)$$

és mivel

$$tg\alpha' + tg\beta' = \frac{D}{w + L} \quad (27)$$

így

$$w = \frac{np(w + L)}{D} \quad (28)$$

$$w = \frac{npw}{D} + \frac{npL}{D} \quad (29)$$

innen

$$w = \frac{npL}{D - np} \quad (30)$$

Ha feltételezzük, hogy

$$w \ll L \quad (31)$$

akkor

$$L + w \approx L \quad (32)$$

így

$$w = \frac{npL}{D} \quad (33)$$

## Hivatkozások

- [1] DER HOVANESIAN J., HUNG Y. Y.: Moiré contour-sum, contour-difference, and vibration analysis of arbitrary objects, Applied Optics, Vol. 10., No. 12., 1971. pp. 2734-2738.
- [2] IDESAWA, M., YATAGAI, T., SOMA, T.: Scanning moiré method and automatic measurement of 3-D shape, Applied Optics, Vol. 16., No. 8., 1977, pp. 2152-2162.
- [3] TAKASAKI H.: Moiré Topgraphy, Applied Optics, June 1970., Vol. 9., No. 6., pp. 1467-1472.
- [4] TAKASAKI H.: Moiré Topgraphy, Applied Optics, June 1973., Vol. 12., No. 4., pp. 845-850.
- [5] MEADOWS D. M., JOHNSON W. O., ALLEN J. B.: Generation of surfaces Contours by Moiré Patterns, Applied Optics, April 1970., Vol. 9., No. 4., pp. 942-947.